PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-288239

(43) Date of publication of application: 16.10.2001

(51)Int.Cl.

C08G 16/02

C09K 11/06

H01L 51/10

H01L 31/08

H05B 33/14

H05B 33/22

// C07D487/14

(21)Application number: 2000-105139

(71)Applicant: INST OF PHYSICAL & CHEMICAL

RES

(22)Date of filing:

06.04.2000

(72)Inventor: OKUBO TAKASHI

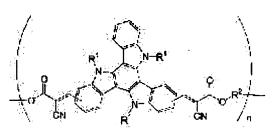
SASA TAKASHI

WADA TATSUO

(54) POLTYMER FORMED FROM TRIINDOLE DERIVATIVE, AND OPTICAL ELEMENT (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polymer which comprises structural units derived from a triindole derivative, stably exhibits amorphousness, and can be formed into a thin film and provide an optical element prepared by using the same.

SOLUTION: This polymer comprises structural units derived from a triindole derivative represented by formula (1), wherein R1 is a 1-14C linear or branched alkyl; R2 is a 2-14C linear or branched alkylene; and n is 5-15.



-BL (1)

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(11)特許出願公開番号 特開2001-288239 (P2001-288239A)

(43)公開日 平成13年10月16日(2001.10.16)

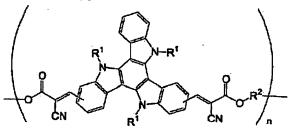
(51) Int.CL7	微別配号	FI	デーマコート*(参考)
C 0 8 G 16/02		C 0 8 G 16/02	3 K 0 0 7
C09K 11/06	690	C 0 9 K 11/06	690 4C050
H01L 51/10	•	H05B 33/14	A 4J033
31/08		33/22	D 5F088
H05B 33/14		C 0 7 D 487/14	
	来簡本書	未請求 請求項の数3 OL	(全 11 頁) 最終頁に続く
(21) 出願番号	特願2000-105139(P2000-105139)	(71)出願人 000006792	
(no) (fittet to	77-ben ke 4 75 m m (none 4 m)	理化学研究所	
(22) 出願日	平成12年4月6日(2000.4.6)	埼玉県和光市広沢2番1号	
		(72)発明者 大久保 貴志	
		埼玉県朝霞市	本町2-18-38-301
		(72)発明者 佐々 高史	
		東京都千代田	区富士見2-6-4-103
		(72)発明者 和田 建夫	
		埼玉県和光市	太沢2番1号 理化学研究所
		内	
		(74)代理人 100079049	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	淳 (外3名)
		7,22	и отощ
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 トリインドール誘導体からなるポリマー及び光学素子

(57)【要約】

【課題】 安定してアモルファス性を発現させ、薄膜化 することができる光学特性を有するトリインドール誘導 体からなるポリマー及びそれを用いた光学素子。

*【解決手段】 下記一般式(1)で表されることを特徴 とするトリインドール誘導体からなるポリマー。 【化1】



一般式 (1)

〈前記一般式(1) において、 R1は炭素数1~14の 直鎖又は分岐のアルキル基を表し、R1は炭素数2~1

4の直鎖又は分岐のアルキル基を表し、nは5~15を 表す。)

【特許請求の範囲】

*とするトリインドール誘導体からなるポリマー。

【請求項1】 下記一般式(1)で表されることを特徴*

1

一般式 (1)

〈前記―般式(1) において、 R'は炭素数1~14の 直鎖又は分岐のアルキル基を表し、R1は炭素数2~1 4の直鎖又は分岐のアルキル基を表し、nは5~15を 表す。)

【請求項2】 前記一般式(1)において、R1は炭素 数1~8の直鎖又は分岐のアルキル基を表し、R'は炭 素数4~10の直鎖又は分岐のアルキル基を表し、nは 8~12を表すことを特徴とする請求項1に記載のトリ 20 分子軌道計算の結果を図1に示す。ここで簡単のため、 インドール誘導体からなるポリマー。

【請求項3】 請求項1または請求項2に記載の記載の トリインドール誘導体からなるポリマーを含むことを特 徴とする光学素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なトリインド ール誘導体からなる新規なポリマー及びこのポリマーを 有する光学素子に関する。

[0002]

【従来の技術】カルバゾールは、光導電性材料として古 くから注目されている分子である。特に、このカルバゾ ールを含む高分子であるポリビニルカルバゾールは、有 機材料として広く利用されている。

【0003】例えば、ポリピニルカルパソールにピリリ ウム塩を加えたものは、複写機のドラム感光体として実 用化されている。また、このポリピニルカルバゾールに アクセプターとしてフラーレンをドープしたものは、無 機結晶を凌駕するほどのフォトリフラクティブ特性を示 すことが明らかとなっている。カルパゾールはこのよう に光導電性材料として利用されているが、更に優れた特 性を有する材料の研究が活発に行われているのが現状で ある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明者等 は、このカルバゾールを骨格に含み、平面性の三向対称 構造を有するトリインドールに着目した。これまでトリ インドール骨格を有する化合物は、生物系の分野におい て、下記構造式におけるRが、H、CH、、又はCH、C

い。しかも、これらの化合物からなるポリマーについて の開示はなく、材料、物性(例えば、光導電性等)の観 点からの報告例はなされていない。

【0005】本発明者等は、上記トリインドール骨格を 有する化合物とメチルカルバゾールのドナー性につい て、MOPACを用いた分子軌道計算及び表面分析装置 (AC-1、理研機器株式会社)によって見積もった。 上記構造式におけるRはメチル基として計算を行った。 得られたメチルカルパゾールのHOMOは-8.2eV であるのに対し、トリメチルインドールのHOMOは一 7.9 e V であり、ドナー性の向上が確認された。ま た、表面分析装置AC-1を使ってイオン化ポテンシャ ルを測定した結果、オクタデシルカルパソール (R=C 18 H₁₇) のイオン化ポテンシャルが5. 9 e V であるの に対し、トリメチルインドールでは5.3 e Vであっ た。以上の結果から、トリインドール骨格を有する化合 30 物は、ドナー性材料として非常に有用であることが予想 される。

【0006】ところが、これまで合成されている上記3 種のトリインドール骨格を有する化合物は、副生成物と して合成された例はあるが、実際の生物系の分野におい ては有用性は確認されておらず、また、材料として使用 する場合には、アモルファス性がでないために、薄膜化 ができないという問題があった。そこで、本発明は上記 のような実情に鑑みてなされたものであり、本発明は、 上記のような問題点を克服し得、ドナー性材料として非 40 常に有用である新規なトリインドール誘導体からなるポ リマーを提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記課題 を解決すべく鋭意検討した結果、カルバゾールを骨格に 含み、高いドナー性と、導電性の獲得に有利な広い平面 性を有するトリインドール骨格を有する化合物(以下、 「トリインドール誘導体」と呼ぶ。)からなるポリマー が、安定してアモルファス性を発現させ、薄膜化すると とができ、例えば、光導電性材料、非線形光学材料、フ H.N (CH, CH,), Oであるものしか合成されていな 50 ォトリフラクティブ (PR) 材料、エレクトロルミネッ

センス(EL)材料等のドナー性材料として非常に有用 であることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0008】前記課題を解決するための手段は、以下の 通りである。即ち、

*<1> 下記一般式(1)で表されることを特徴とする トリインドール誘導体からなるポリマーである。

[00091

【化2】

一般式 (1)

〈前記一般式(1)において、 R1は炭素数1~14の 直鎖又は分岐のアルキル基を表し、R'は炭素数2~1 4の直鎖又は分岐のアルキル基を表し、nは5~15を 表す。)

<2> 前記一般式(1)において、R'は炭素数1~ 8の直鎖又は分岐のアルキル基を表し、R1は炭素数4 ~10の直鎖又は分岐のアルキル基を表し、nは8~1 2を表すことを特徴とする前記<1>に記載のトリイン ドール誘導体からなるポリマーである。

<3> 前記<1>または前記<2>に記載のトリイン ドール誘導体からなるポリマーを含むことを特徴とする 光学素子である。

【0010】本発明のトリインドール誘導体からなるポ リマーは、高分子分布を持つため、容易にアモルファス 性を獲得でき、これによって薄膜性が向上し、光学材料※

※として用いることが可能となる。このため、トリインド ールを架橋する分子に機能性置換基を組み込むことによ って機能性置換基が分子中に容易に導入でき、トリイン ドールと架橋性分子との相互作用を利用したデバイスの 構築が可能となり、例えば、光導電性材料、非線形光学 20 材料、フォトリフラクティブ (PR) 材料、エレクトロ ルミネッセンス(EL)材料等に好適に使用することが できる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。本発明のトリインドール誘導体からなるポリマー は、下記の一般式(1)で表される。

[0012]

[{t3]

一般式 (1)

【0013】前記一般式(1)において、R1は炭素数 1~14の直鎖又は分岐のアルキル基を表す。R1は好 ましくは炭素数1~8の直鎖又は分岐のアルキル基、さ らに好ましくは炭素数1~2の直鎖又は分岐のアルキル 基を表す。前記一般式(1)におけるR'が、炭素数1 5以上のアルキル基であると、得られるポリマーは、機 能性部位の密度が小さくなってしまうため、光学材料と しての機能が低下してしまう。

【0014】前記一般式(1) において、R'は炭素数 2~14の直鎖又は分岐のアルキル基を表し、好ましく は炭素数 $4\sim 1$ 0 直鎖又は分岐のアルキル基、さらに好 50 障害等の問題から合成が困難であるので、メタ位(${f m}$

40 ましくは炭素数6~8のアルキル基を表す。前記一般式 (1) におけるR'が、炭素数15以上のアルキル基で あると、得られるポリマーは、機能性部位の密度が小さ くなってしまうため、光学材料としての機能が低下して しまい、炭素数が1のとき、アモルファス性がなくなっ てしまう。

【0015】一般式(1)におけるnは5~15を表 し、好ましくは8~12である。 nが4未満では、アモ ルファス性が低下する。また、一般式(1)において、 CN基を有する構成基は、オルト位(o位)では、立体

位) またはバラ位 (p位) が好ましい。CN基を有する 構成基は、いずれもメタ位(血位)であってもよく、ま た、いずれもパラ位 (p位) であってもよく、さらに一 方がメタ位(皿位)で他方がパラ位(p位)であっても LU.

【0016】特に本発明のトリインドール誘導体からな るポリマーとして好ましいポリマーは、下記の一般式 (2) からなるポリマーである。R¹、R² は一般式 (1)の場合と同じである。

[0017]

[(t4)

DA-palymer

一般式 (2)

RII. K2COn THF, 18-crown-6

オキシンドール

スキーム1

*【0018】次に本発明のトリインドール誘導体からな るポリマーの製造方法の好ましい実施の形態を示す。ま ず、下記に示すように、第1の工程(スキーム1)とし て、オキシンドールのアルキル化を行う。オキシンドー ルとハロゲン化アルキルの他に、溶媒としてテトラヒド ロフラン、塩基として炭酸カリウム、触媒として18-クラウン-6-エーテルを用いる。これらを窒素雰囲気 下で24時間以上還流する。このとき、オキシンドー ル、ハロゲン化アルキル、炭酸カリウムの混合比は、モ 10 ル比で1:2:2が好ましい。また、18-クラウン-6-エーテルは触媒量加える。還流した後、反応溶液を 濾過し、溶媒を留去した後、カラムクロマトグラフィー によって精製する。第2の工程(スキーム2)として、 得られたアルキルオキシンドールの環化を行う。このと き反応溶媒、兼脱水剤としてオキシ塩化リンを用いる。 オキシ塩化リンは、アルキルオキシンドールの10倍当 量程度が好ましい。反応温度は100℃、反応時間は1 2時間程度が好ましい。反応生成物はカラムクロマトグ ラフィーによって精製する。以上により、前記一般式 20 (3)で表されるトリインドール誘導体を好適に製造す ることができる。

[0019] [化5]

アルキルオキシンドール

$$\begin{array}{c|c}
\hline
POCI_3 \\
\hline
R^1 \\
\hline
PN+N+2>>F-N
\end{array}$$

スキーム2

一般式(3)

【0020】次に下記に示すように、一般式(3)で表 されるトリインドール誘導体に対し、Vilsmeie r (フィルスマイヤー) 反応によるホルミル基の導入を 50 ムアミドとオキシ塩化リンとを反応させてフィルスマイ

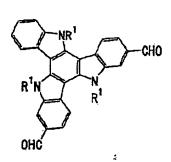
行うことによって一般式(4)で表されるトリインドー ル誘導体を製造することができる。まず、ジメチルホル

ヤー錯体をつくる。反応温度は0℃で窒素雰囲気下30 分反応させる。この反応溶液に、1.2-ジクロロエタ ンに溶かした上、一般式(3)で表されるトリインドー ル誘導体を加えホルミル化を行う。反応温度は70℃ で、反応時間は12時間以上が好ましい。生成物に水を* *加え加水分解した後、カラムクロマトグラフィーによっ て精製する。以上により、前記一般式(4)で表される トリインドール誘導体を好適に製造することができる。 [0021] [{£6]

【0022】一般式(4)で表されるトリインドール誘 ※【化7】

導体は、具体的には、下記の化合物が挙げられる。

mp-dCHO



mm-dCHO

pp-dCHO

pm-dCHO

【0023】次に、一般式(4)で表されるトリインド ール誘導体からトリインドール誘体からなるポリマーの 一般式的な合成スキームを下記に示す。 [化7] におい 40 【化8】 て、特にホルミル基がいずれもパラ位 (p位) の場合を

例に説明する。 [0024]

分子NCCH, COOR'OCOCH, CNとクノーベナ ゲル縮合により高分子化を行なう。トリインドールの二 置換ホルミル体と架橋分子NCCH, COOR'OCOC H, CN、塩基としてジメチルアミノビリジンをモル比 1:1:2でテトラヒドロフラン溶液中、窒素雰囲気中 50℃、1時間で反応させる。この反応溶液からエバボ レーターを用いて溶媒を留去する。テトラヒドロフラン を少量加え、生成物を溶かした後、エバボレーターを用 いて溶媒を留去する。この操作を5回繰り返す。これに よって重合度が大きくなる。最後にテトラヒドロフラン 30 とメタノールで再沈して目的のポリマーを精製すること ができる。

【0026】本発明のトリインドール誘導体からなるポ リマーは、フォトリフラクティブ特性を有する。フォト リフラクティブ効果とは、干渉縞のような空間的に一様 でない光の照射により物質内部の空間電荷分布が変化 し、これにより生じた空間電界によってポッケルス効果 などを介して屈折率が空間的に変調する現象のことをい う。この現象を利用してコヒーレント画像の増幅、光リ ミッター、ノベルティーフィルター、自己励起型位相共 40 す。 役系などの応用が現在提案されている。フォトリフラク ティブ効果の発現には、光励起によるキャリアの発生、 キャリアの輸送、キャリアの捕獲(空間電界の形成)、 電気光学効果の存在が要求される。有機フォトリフラク ティブ材料では、光導電性材料と二次非線形光学材料を 組み合わせることで、上記の素過程の機能を実現してい

【0027】有機フォトリフラクティブ材料としては、 二次非線形材料にホール輸送剤や光キャリア発生の増感 剤をドープした多成分高分子材料が一般的であるが、本 50 【0029】-トリオクチルインドールの合成-

【0025】トリインドールの二置換ホルミル体と架橋 20 発明の化合物は単一成分でありながら比較的大きなフォ トリフラクティブ特性を示す。多成分系においてはこれ まで高い性能を示す材料が数多く見つかっているもの の、高濃度ドーブによる相分離や結晶化といった様々な 問題を含んでいる。従って、実用を考えた場合、単一成 分フォトリフラクティブ材料のポリマーは、薄膜製作の 容易さ、再現性、材料の安定性に優れている。 [0028]

> 【実施例】以下に、本発明の実施例を説明するが、本発 明はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。 [前記一般式(3)で表されるトリインドール誘導体]

-オクチルオキシンドールの合成-オキシンドール25g、1-ヨードオクタン100g、 炭酸カリウム150g、及び18-クラウン-6-エー テル1.5gを窒素雰囲気下、テトラヒドロフラン溶媒 中で一晩還流した。反応溶液を濾過し、濾液から溶媒を 留去した後、カラムクロマトグラフィー(シリカゲル、 溶出液:ジクロロメタン)で精製することによりオクチ

ルオキシンドールを得た(18.1g;収率39%)。 得られたオクチルオキシンドールのNMRの結果を示

¹H NMR (300MHz, CDC1, TMS): 0.81-0.89 (m, 3H, CH,), 1.14-1. 33 (m. 10H, CH₂), 1. 67 (quin t., J = 7. 5Hz. 2H. CH.). 3. 51 $(s, 2H, CH_1), 3.69(t, J=7.2H)$ z. 2H, NCH₂), 6. 82 (d. J = 8. 1H z. 1H, CHarom), 7. 02 (t, J = 8.1Hz, 1H, CHarom), 7. 22-7. 28 (m. 2H. CHarom).

12

得られたオクチルオキシンドール18、1gを、オキシ 塩化リン100m1を溶媒として空気中、100℃で一 晩撹拌した。反応溶液を氷の中にゆっくり注ぎ込みオキ シ塩化リンをつぶした後、溶液を水酸化ナトリウム水溶 液で中和した。この溶液からクロロホルムで化合物を抽 出した後、硫酸マグネシウムで一晩乾燥させた。濾過で 硫酸マグネシウムを取り除いた後、濾液から溶媒を留去 し、カラムクロマトグラフィー(シリカゲル、溶出液: ジクロロメタン-ヘキサン(1:9))で精製すること 表されるトリインドール誘導体)を得た(4.8g;収 率10%)。得られたトリオクチルインドールのNMR の結果を示す。

[0030] H NMR (300MHz, CDC1, TMS): 0. 82 (t, J = 7. 8Hz, 9H, CH 1), 1. 18-1. 27 (m, 30H, CH₂), 1. 99 (br. 6H, CH,), 4. 92 (t, J=9. 0Hz, 6H, NCH_1), 7.33 (t. J=8.7Hz, 3H, CHarom), 7.45 (t, J=9. 0Hz, 3H, CHarom), 7.63 (d. J=9. OHz, 3H, CHarom), 8. 28 (d, J =9.0Hz, 3H, CHarom):m/z (FAB -MS) 682 (MH'). Elemental an alysis calcd for C, H, N

,(%):C84.53, H9.31, N6.16; f ound: C84. 44, H9. 37, N6. 13. 【0031】[前記一般式(4)で表されるトリインド ール誘導体] 得られたトリオクチルインドールをホルミ ル化することによって、前記一般式(4)で表されるト リインドール誘導体を製造した。窒素雰囲気下、0℃で 脱水したジメチルホルムアミド25mlとオキシ塩化リ ン7m1とを反応させた。30分撹拌後、ジクロロエタ ン50m1に溶かした上記トリオクチルインドール4. により、トリオクチルインドール(前記一般式(1)で 10 8gを反応溶液にゆっくり滴下した。この溶液を70℃ で一晩撹拌後、水を加え加水分解した後、クロロホルム で抽出した。硫酸マグネシウムで一晩乾燥させた後、濾 過し、濾液から溶媒を留去した後、カラムクロマトグラ フィー(シリカゲル、溶出液:ジクロロメタン)で精製 することにより、下記に示すトリオクチルインドールの 二置換ホルミル体3a(0.83g;収率16%)、3 b (0.95g;収率18%)、3c (1.20g;収 率23%)、及び3d(0.55g;収率11%)を得 た。このとき同時に副生成物として、下記に示すトリオ 20 クチルインドールの一置換ホルミル体2a及び2bを得 たが、これらはカラムクロマトグラフィーによって分離 精製することができなかった。

> [0032] 【化9】

(3c) pp ~dCHO

(2a) p-CHO

【0033】得られたトリオクチルインドールの二置換 ホルミル体3dのNMRの結果を示す。

¹H NMR (300MHz, CDC1, TMS): 0. 79-0.95 (m, 9H, CH_1), 1.22-1. 40 (m, 30H, CH₂), 1. 99 (br, 6 H. CH.), 4. 84-4. 97 (m. 6H. NC H_2), 7. 29 (t. J = 7. 2Hz, 1H, CHa rom), 7. 42 (t, J=7. 2Hz, 1H, CH arom), 7. 52-7. 56 (m, 2H, CHar om), 7. 73 (d. J=8. 1Hz, 1H, CHa rom), 7.86 (d, J=8.4Hz, 1H, CH arom), 7.95 (s. 1H, CHarom), 8. 11 (d, J=7. 8Hz, 1H, CHaro m), 8. 17 (d, J=8. 4Hz, 1H, CHar om), 8. 56 (s. 1H, CHarom), 10.

(3b) mm-dCH0

(3d) pm-dCHO

(2b) m-CHO

03 (s, 1H, CHO), 10.08 (s, 1H, C HO): m/z (FAB-MS) 738 (MH). 【0034】(架橋分子の生成)脱水剤であるEDC-HC1(1-エチルー3-(3-ジメチルアミノブロピ 40 ル) カルボジジイミド塩酸塩 (17.8g) を窒素雰囲 気下、100m1のジクロロメタンに溶かした。これに トリエチルアミン〈18.82g)を加え、攪拌した。 この溶液にシアノ酢酸(7.90g)とヘキサメチレン グリコール (2.74g) を加え、一晩還流した。反応 溶液を吸い、希塩酸水溶液、水で洗浄後、硫酸マグネシ ウムで乾燥させた後、溶媒を留去した。得られた生成物 はアセトン/ヘキサンで再結晶を2回行なって架橋分子 NCCH, COO(CH,), OCOCH, CNを得た。 【0035】(ポリマーの生成)トリインドール誘導体

50 の二置換ホルミル体 (500mg) と上記のNCCH,

COO (CH.), OCOCH, CN. ジメチルアミノビ リジンをテトラヒドロフラン溶媒中、50°Cで一時間反 応させ、溶媒を留去した。トラヒドロフランを少量加 え、生成物を溶かした後、エパポレータを用いて溶媒を 留去した。この操作を5回繰り返す。最後にテトラヒド ロフランとメタノールで再沈して目的のポリマーを精製 した。得られたポリマーの重合度をGPCによって決定 した。平均分子量約10000 (n=10)

【0036】得られたポリマーの吸収スペクトクルを図 で示し、ポリマーを実線で示す。サンプルは、それぞれ クロロホルム中に10~mo1/1溶解した。トリイン ドールは、320nm付近に分子内π-π*吸収が観測 された。それに対し、ポリマーでは、分子内 π - π "吸 収と共に435nmにトリインドールから架橋分子のア クセブター部位への電荷移動吸収に起因する大きな吸収 が観測された。

【0037】次に得られたポリマーのフォトリフラクテ ィブを測定した。図3と図4が2光波結合法を用いて測 定した結果である。光源として波長532mmのNd:YAGレー ザーを用いた。レーザービームをビームスプリッターで 2つに分け、サンプル上でビームを交差角10.8 で交差 させそれぞれの透過光をフォトダイオードで測定した結 果が図3である。フォトリフラクティブ材料に2光波を 照射すると、2光波の干渉縞から屈折率の回折格子(グ レーティング) が形成される。フォトリフラクティブ効 果では、光照射と同時進行で屈折率グレーティングが形 成されるため、書き込み光自身の回折が起こり、光の進 行に伴って2つの入射光の振幅が変化する。

【0038】図3の0秒の所で入射する事によって、時 30 ルのMOPACを用いた分子軌道計算の結果である。 間の経過と共にグレーティングが形成され、フォトリフ ラクティブ効果特有の非対称なエネルギー結合が生じて いることを示している。こうした位相シフトによるパワ 一の移動は一方の光波でもう一方を増幅していると見な すことができ、この大きさは増幅ゲインΓとして定義さ れる。とのトリインドールポリマーにおいて求められた 増幅ゲインΓは約100cm 1である。トリインドールの部 分をカルバゾールに置換した高分子の増幅ゲインΓは31

om 1であるので、トリインドールの高分子はカルバゾー ルを含む高分子の約3倍の増幅効果を示していることに なる。また、応答速度はカルバゾールを含む高分子が14 分であるのに対し、トリインドールを含む高分子は約 5分であり、応答速度の増大も観測された。この増幅ゲ インΓと応答速度の増大は、トリインドールのドナー性 の増大と平面性の増大によるホール輸送能の向上が原因 であると考えられる。

【0039】また、図4はピエゾ素子によってサンブル 2に示す。図2中、比較のためのトリインドールを点線 10 を動かした時の光強度の変化を観測したものである。フ ォトリフラクティブ媒質に2つのビームで回折格子を書 き込んだ後、ビエゾ台でサンブルの位置を高速で動かて 故意に入射光と回折格子に位相シフトを設けた。その時 の回折格子の透過光(フリンジパターン)を観測した。 図4から位相シフトが90°であり、この化合物におい てはカルバゾールを骨格に含む高分子同様にキャリアの 拡散過程が支配的なフォトリフラクティブ効果であるこ とがわかった。

[0040]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、安定して アモルファス性を発現させ、薄膜化することができ、例 えば、光導電性材料、非線形光学材料、フォトリフラク ティブ (PR) 材料、エレクトロルミネッセンス (E L) 材料用に有用なポリマーを提供することができる。 また、本発明の光学素子によれば、前記特性を有するポ リマーにより優れた光学特性を有する光学素子を提供す ることができる。

【図面の簡単な説明】

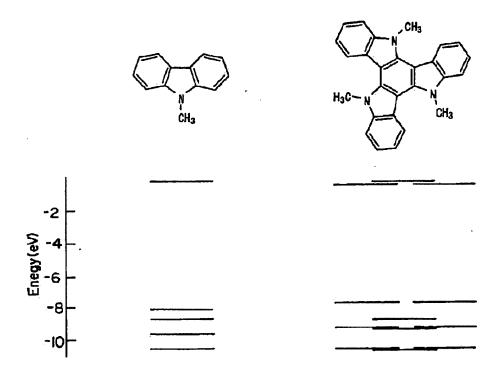
【図1】 トリメチルインドール及びメチルカルパゾー

【図2】 本発明のトリインドール誘導体からなるポリ マーの吸収スペクトルを示す図である。

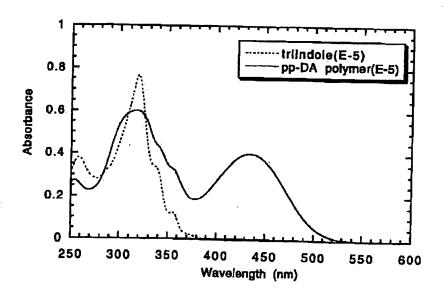
【図3】 本発明のサンブル上でビームを交差角10.8 で交差させそれぞれの透過光をフォトダイオードで測定 した図である。

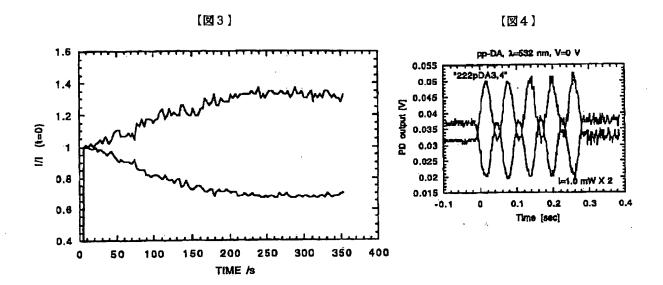
【図4】 ピエゾ素子によって本発明のサンブルを動か した時の光強度の変化を示す図である。

[図1]









フロントページの続き

(51) Int.Cl.7

識別記号

FI H01L 31/08 テマコード (参考)

H05B 33/22 // C07D 487/14

Fターム(参考) 3K007 AB01 DA00 DB03 EB00 FA01 4C050 AA01 AA08 BB04 CC04 DD01 EE03 FF05 GC01 HH01 4J033 GA01 GA11 HB10 5F088 AA11 AB11 BA15 CB18

İ